COAÑA AGUIRRE

Luis David Coaña Be

Especialista en litigio constitucional y derecho penal, con amplia experiencia en juicio de amparo. Su práctica se enfoca asimismo a procesos penales y administrativos, con especial referencia a la defensa penal de las empresas y elaboración de programas de cumplimiento normativo (compliance programs).

FORMACIÓN:

- Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en la Ciudad de México.
- Maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo, de Mérida, Yucatán.
- Cursó la Escuela de Verano en Ciencias Criminales 2015, en la ciudad de Göttingen,
 Alemania.
- Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida.

ACTIVIDAD ACADÉMICA:

- Ha sido profesor de las materias "Derecho de Amparo I y II", así como de "Derecho Penal II" y "Derecho Procesal Penal" en la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
- Es profesor de posgrado en diversas instituciones como la Universidad Marista de Mérida, Universidad Modelo, entre otras.
- Es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, en la Ciudad de México.
- Conferencista en diversas Universidad del país, Casas de la Cultura Jurídica y Tribunales Superiores de Justicia.

ACTIVIDAD PROFESIONAL:

- Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala Colegiada Penal del Tribunal
 Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de Agosto de 2012 a Agosto del 2016.
- Subdirector del Área de Atención a Víctimas del Delito en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, de Febrero a Julio de 2012.
- Asesor Legislativo en el Congreso del Estado de Yucatán, de Agosto de 2010 a Noviembre de 2011.
- Integrante del Poder Judicial de la Federación de Julio de 2007 a Julio de 2010.

PUBLICACIONES RELEVANTES:

• Es autor de los libros "Curso básico de Amparo", "La responsabilidad penal de las empresas" y "México: ¿garantismo o derecho penal del enemigo?"

IDIOMAS:

Español e inglés.